(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-17032

(P2000-17032A)

(43)公開日 平成12年1月18日(2000.1.18)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ				テーマコード(参考)
C 0 8 G	18/00			C 0 8 G	18/00		Α	4F205
B 2 9 C	41/18			B 2 9 C	41/18			4 J 0 0 2
C08G	18/80	·		C 0 8 G	18/80			4J034
C08K	3/00			C08K	3/00			
	5/29				5/29			
			審查請求	未請求 請	求項の数8	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願平10-189983 (71)出願人 000002288 三洋化成工業株式会社 京都府京都市東山区一橋野本町11番地の1 (71)出願人 000003207 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 (72)発明者 大森 英樹 京都市東山区一橋野本町11番地の1 三洋 化成工業株式会社内 (74)代理人 100098969 弁理士 矢野 正行

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ポリウレタン樹脂系スラッシュ成形用材料

(57)【要約】

【課題】 従来のポリ塩化ビニル樹脂系のものに比べ、 低温特性、耐フォキング性、耐熱老化性、耐光老化性等 に優れた成型物得ることのできるポリウレタン樹脂系ス ラッシュ成形用材料を提供する。

【解決手段】 数平均分子量が10,000~50,0*

*00でガラス転移温度が-35℃以下の熱可塑性ポリウレタンエラストマー(A)、可塑剤(B)、ブロック化ポリイソシアネート(C) および顔料(D) からなるスラッシュ成形用材料において、(B) が下記一般式(1)

[式中、R¹、R²、R³ およびR⁴ はそれぞれ独立に ハロゲンで置換されていてもよい炭素数1~10の1価 の炭化水素基、R⁵ はハロゲンで置換されていてもよい 炭素数 $2\sim15$ の2価の炭化水素基を表し、nは $1\sim6$ の整数を表す。] で示されるリン酸エステルであることを特徴とする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 数平均分子量が10,000~50,0 00でガラス転移温度が-35℃以下の熱可塑性ポリウ レタンエラストマー(A)、可塑剤(B)、ブロック化×

「式中、R¹、R²、R³ およびR⁴ はそれぞれ独立に 10 ハロゲンで置換されていてもよい炭素数1~10の1価 の炭化水素基、R⁵ はハロゲンで置換されていてもよい 炭素数2~15の2価の炭化水素基を表し、nは1~6 の整数を表す。〕で示されるリン酸エステルであること を特徴とするスラッシュ成形用材料。

【請求項2】 一般式(1)におけるR¹、R²、R³ およびR4 がフェニル基、アルキルフェニル基、または ハロゲン置換フェニル基であり、R⁵ が-Ph-、 -Ph-CH₂-Ph-,-Ph-Ph-,

から選ばれる基(但し、Phは1,4-フェニレン基を 表す。)である請求項1記載のスラッシュ成形用材料。 【請求項3】(B)が0℃以下の凝固点および300℃ 以上の沸点を有し、かつ(A)の溶解性パラメーター (SP値)との差が1.5以下のSP値を有する請求項 1または2記載のスラッシュ成形用材料。

【請求項4】(A)が分子中に1個または2個以上の水 酸基を有するエラストマーである請求項1~3いずれか 記載のスラッシュ成形用材料。

【請求項5】(A)が過剰の脂肪族系ジイソシアネート (a1) と、数平均分子量500~10,000の高分 子ジオール(a2) および必要により低分子ジオール (a3)とから誘導されるイソシアネート基末端ウレタ ンプレポリマー(a)と、脂肪族系ジアミン(b 1)お よび炭素数2~4のアルカノール基を1個または2個有 するモノアミン(b2)とを反応させて得られる熱可塑 40 性ウレタンエラストマーである請求項1~4いずれか記 載のスラッシュ成形用材料。

【請求項6】(a2)が分岐鎖を有する脂肪族ジオール とジカルボン酸から誘導されるポリエステルジオールで ある請求項5記載のスラッシュ成形用材料。

【請求項7】(A)100重量部当たり、(B)が1~ 50重量部、(C)が1~20重量部、(D)が0.5 ~5重量部である請求項1~6いずれか記載のスラッシ ュ成形用材料。

【請求項8】 平均粒径が50~400μmの粉体であ 50 【0004】

* ポリイソシアネート(C) および顔料(D) からなるス ラッシュ成形用材料において、(B)が下記一般式 (1)

り、かつ100μm未満の粒子の含有量が20重量%以 下である請求項1~7いずれか記載のスラッシュ成形用 材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はスラッシュ成形用材 料に関する。さらに詳しくは、低温においてもソフト感 を有し、ほとんどフォギングのない成形体を与えるポリ ウレタン樹脂系スラッシュ成形用材料に関する。 [0002]

20 【従来の技術】スラッシュ成形法は、複雑な形状(アン ダーカット、深絞り等)の製品が容易に成形できるこ と、肉厚が均一にできること、材料の歩留まり率が良い ことから、近年、自動車の内装材等の用途に広く利用さ れており、主に軟質のポリ塩化ビニル(以下PVCとい う) 系粉末がこのような用途に使用されている(例えば 特開平5-279485号公報)。しかし、軟質化され たPVCは低分子量の可塑剤を多量に含有するため、可 塑剤の凝固点以下ではソフト感が消失してしまう問題が あった。また、長期間の使用において、可塑剤の揮発に より車両のフロントガラス等に油膜を形成(フォギン グ) したり、成形物表面への可塑剤の移行による艶消し 効果やソフト感の消失、さらにはPVCの経時的劣化に よる黄変の問題があった。上記問題点を解決し、低分子 量可塑剤を用いずにソフト感を与えるものとして、PV Cに柔軟性のある熱可塑性ポリウレタン樹脂を配合して 変性したものが提案されている(例えば特公昭53-2 9705号、特公昭59-39464号、特公昭60-30688号各公報)。しかし、これらのいずれにおい ても主体樹脂がPVCであるため、成形物のフォギング の問題は依然として解決されず、また可塑剤の樹脂に対 する相溶性が不十分なため顔料の分散性が悪く淡色では 色ムラが発生し易いという問題点があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記の問題 点が改善された、低温においてもソフト感を有し、ほと んどフォギングがなく、また顔料分散性に優れるため淡 色でも色ムラのない自動車インストルメントパネル等の 成形体を得ることのできるスラッシュ成形用材料を提供 することを目的とする。

3

【課題を解決するための手段】本発明者らは前記課題を解決すべく鋭意検討した結果、本発明に到達した。すなわち本発明は、数平均分子量が10,000~50,000でガラス転移温度が-35°C以下の熱可塑性ポリウ*

(1)

[式中、R¹、R²、R³ およびR⁴ はそれぞれ独立に 10 ハロゲンで置換されていてもよい炭素数 1~10の1価の炭化水素基、R⁵ はハロゲンで置換されていてもよい炭素数 2~15の2価の炭化水素基を表し、nは1~6の整数を表す。]で示されるリン酸エステルであることを特徴とするスラッシュ成形用材料である。

【0005】本発明における熱可塑性ポリウレタンエラストマー(A)は、過剰の脂肪族系ジイソシアネート(a1)と数平均分子量500~10,000の高分子ジオール(a2)および必要により低分子ポリオール(a3)とから誘導されるイソシアネート基末端ウレタ 20ンプレポリマー(a)と、脂肪族系ジアミン(b1)および炭素数2~4のアルカノール基を1個または2個有するモノアミン(b2)とを反応させることにより得られる。

【0006】上記脂肪族系ジイソシアネート(a1)と しては、①炭素数(NCO基中の炭素を除く、以下同 様) 2~18の脂肪族ジイソシアネート [エチレンジイ ソシアネート、テトラメチレンジイソシアネート、ヘキ サメチレンジイソシアネート (HDI)、ドデカメチレ ンジイソシアネート、2,2,4-トリメチルヘキサメ 30 チレンジイソシアネート、リジンジイソシアネート、 2.6-ジイソシアナトメチルカプロエート、ピス(2 ーイソシアナトエチル)フマレート、ピス(2ーイソシ アナトエチル) カーボネート、2-イソシアナトエチル -2,6-ジイソシアナトヘギサノエート等];②炭素 数4~15の脂環族ジイソシアート[イソホロンジイソ シアネート(IPDI)、ジシクロヘキシルメタンー 4、4'-ジイソシアネート(水添MDI)、シクロへ キシレンジイソシアネート、メチルシクロヘキシレンジ イソシアネート(水添TDI)、ビス(2-イソシアナ 40 トエチル)-4-シクロヘキセン等]:③炭素数8~1 5の芳香脂肪族ジイソシアネート [m-および/または p-+シリレンジイソシアネート(XDI)、 α , α , α' , α' - τ - τ - τ - τ - τ - τ - τ (TMXDI) 等]; @とれらのジイソシアネートの変 性物(カーボジイミド基、ウレトジオン基、ウレトイミ ン基、ウレア基等を有するジイソシアネート変性物); およびこれらの2種以上の混合物が挙げられる。これら のうち好ましいものは脂環族ジイソシアネートであり、 特に好ましいものはIPDIおよび水添MDIである。

* レタンエラストマー(A)、可塑剤(B)、ブロック化 ポリイソシアネート(C) および顔料(D) からなるス ラッシュ成形用材料において、(B) が下記一般式

【0007】上記高分子ジオール(a2)としては、ボリエステルジオール、ボリエーテルジオール、ボリエーテルエステルジオールおよびとれら2種以上の混合物が挙げられる。

【0008】上記ポリエステルジオールとしては、例えば①低分子ジオールとジカルボン酸もしくはそのエステル形成性誘導体[酸無水物、低級アルキル(炭素数1~4)エステル、酸ハライド等]との縮合重合によるもの;②低分子ジオールを開始剤としてラクトンモノマーを開環重合したもの;およびこれらの2種以上の混合物が挙げられる。

【0009】上記低分子ジオールの具体例としては脂肪 族ジオール類[直鎖ジオール(エチレングリコール、ジ エチレングリコール、1,3-プロパンジオール、1, 4 - ブタンジオール、1、5 - ペンタンジオール、1、 6-ヘキサンジオールなど)、分岐鎖を有するジオール (プロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、3 ーメチル1,5-ペンタンジオール、2,2-ジエチル -1, 3-プロパンジオール、1, 2-、1, 3-もし くは2, 3-ブタンジオールなど)など];環状基を有 するジオール類 [たとえば特公昭45-1474号公報 記載のもの;1、4-ビス(ヒドロキシメチル)シクロ ヘキサン、m-またはp-キシリレングリコール、ビス フェノールAのエチレンオキサイド付加物(分子量50 0未満)など]およびこれらの2種以上の混合物が挙げ られる。これらのうち好ましいものは分岐鎖を有する脂 肪族ジオールである。

【0010】上記ののジカルボン酸もしくはそのエステル形成性誘導体の具体例としては、炭素数4~15の脂肪族ジカルボン酸[コハク酸、アジピン酸、セバシン

酸、グルタル酸、アゼライン酸、マレイン酸、フマル酸など]、炭素数8~12の芳香族ジカルボン酸[テレフタル酸、イソフタル酸など]、これらのエステル形成性誘導体[酸無水物、低級アルキルエステル(ジメチルエステル、ジエチルエステルなど)、酸ハライド(酸クロライド等)など]およびこれらの2種以上の混合物が挙げられる。

【0011】上記200ラクトンモノマーとしては γ -ブ チロラクトン、 ϵ -カプロラクトン、 γ -バレルラクト ンおよびこれらの2種以上の混合物が挙げられる。

50 【0012】上記ポリエーテルジオールとしては、2個

の水酸基含有化合物 (たとえば前記低分子ジオール、2) 価のフェノール類など) にアルキレンオキサイドが付加 した構造の化合物があげられる。

【0013】上記2価のフェノール類としてはピスフェ ノール類[ピスフェノールA、ピスフェノールF、ピス フェノールSなど]、単環フェノール類[カテコール、 ハイドロキノンなど] などが挙げられる。

【0014】上記アルキレンオキサイドとしては、エチ レンオキサイド (EO)、プロピレンオキサイド (P O), 1, 2-, 1, 3-, 1, 46 0 0 0チレンオキサイド、スチレンオキサイド、炭素数5~1 0またはそれ以上のα-オレフンオキサイド、エピクロ ルヒドリンおよびこれらの2種以上の混合物(ブロック またはランダム付加)が挙げられる。

【0015】これらのうち好ましいものは、低分子ジオ ールにアルキレンオキサイドが付加したものであり、さ らに好ましいものは脂肪族ジオールにPOが付加したも のである。

【0016】また、ポリエーテルエステルジオールとし ては、上記ポリエーテルジオールの 1 種以上と前記ポリ エステルジオールの原料として例示したジカルボン酸も しくはそのエステル形成性誘導体の1種以上とを縮重合 させて得られるものが挙げられる。

【0017】これら高分子ジオール(a2)のうちで好 ましいものはポリエステルジオールであり、さらに好ま しいものは分岐鎖を有する脂肪族ジオールの1種以上と ジカルボン酸の1種以上とから誘導される縮合ポリエス テルジオールであり、特に好ましいものはポリネオペン チルアジペートジオールである。

【0018】該(a2)の数平均分子量は通常500~ 30 10,000、好ましくは800~5,000、さらに 好ましくは1,000~3,000である。数平均分子 量が500未満では十分なソフト感が得られず、10, 000を越えると所望の強度が発現しない。

【0019】該(a2)と共に必要により使用される低 分子ジオール (a3) としては、前記ポリエステルジオ ールの出発物質として例示した化合物が使用できる。該 (a3)として好ましいものは脂肪族ジオールである。 【0020】熱可塑性ポリウレタンエラストマー(A) の製造において、イソシアネート基末端ウレタンプレポ 40 リマー(a)を形成する際の(a1)、(a2)および (a3)のモル比は、(a1)1モルに対し、(a2) は通常0.1~0.5モル、好ましくは0.2~0.4 モル、(a3)は通常0~0.2モル、好ましくは0. 05~0.15モルである。また、該ウレタンプレポリ マー(a)の遊離イソシアネート基含量は通常1~10 重量%、好ましくは3~6重量%である。

【0021】該熱可塑性ポリウレタンエラストマー (A)は、上記イソシアネート基末端ウレタンプレポリ マー(a)に脂肪族系ジアミン(b1)および炭素数2 50 000を越えると熱溶融時の溶融粘度が上昇し成形が困

~4のアルカノール基を1個または2個有するモノアミ ン(b2)を反応させることにより得られる。

【0022】上記(b1)としては、脂環族ジアミン [4,4'-ジアミノー3,3'-ジメチルジシクロへ キシルメタン、4,4'-ジアミノ-3,3'-ジメチ ルジシクロヘキシル、ジアミノシクロヘキサン、イソホ ロンジアミン等];脂肪族ジアミン[エチレンジアミ ン、ヘキサメチレンジアミン等];芳香脂肪族ジアミン チルキシリレンジアミン等] およびこれらの2種以上の 混合物が挙げられる。これらのうち好ましいものは脂環 族ジアミンおよび脂肪族ジアミンであり、特に好ましい ものはイソホロンジアミンおよびヘキサメチレンジアミ ンである。

【0023】上記(b2)としては、モノアルカノール アミン [モノエタノールアミン、モノプロパノールアミ ン等];ジアルカノールアミン[ジエタノールアミン、 ジプロパノールアミン等]およびこれらの2種以上の混 合物が挙げられる。このらのうち好ましいものはジアル カノールアミンであり、特に好ましいものはジエタノー ルアミンおよびジプロパノールアミンである。

【0024】上記(A)の形成反応において、ウレタン プレポリマー(a)のイソシアネート基1当量に対する (b1)の当量比は、通常0.2~0.7当量、好まし くは0.3~0.6当量であり、また(b2)の当量比 は、通常0.02~0.2当量、好ましくは0.05~ 0.15 当量である。

【0025】本発明で用いられる熱可塑性ポリウレタン エラストマー(A)の粉体の製造方法としては特に限定 されないが、たとえば以下の方法が例示できる。

Φブロック状またはペレット状の(A)を冷凍粉砕法、 氷結粉砕法等の方法で粉砕し、(A)の粉体を得る方

②(A)を溶解しない有機溶剤(n-ヘキサン、シクロ ヘキサン、n-ヘプタンなど)中で(A)の非水分散体 を形成させ、該非水分散体から(A)を分離乾燥し、 (A) の粉体を得る方法 (例えば特開平04-2557

55号公報明細書に記載の方法)。

3分散剤を含有した水中で(A)の水分散体を形成さ せ、該水分散体から(A)を分離乾燥し、(A)の粉体 を得る方法(例えば特開平07-133423号および 特開平08-120041号各公報明細書に記載の方 法)。これらのうちでは、多量の有機溶剤を使用せずし かも所望の粒度の粉体が容易に得られる点で③の方法が 好ましい。

【0026】該(A)の数平均分子量は10,000~ 50,000、好ましくは15,000~30,000 である。数平均分子量が10,000未満では所望の破 断強度のスラッシュ成形体を得ることができず、50,

難になる場合がある。

【0027】該(A)の熱軟化点は通常120~200 ℃、好ましくは130~150℃である。熱軟化点が120℃未満では樹脂粉末同士のブロッキングが発生し易く、200℃を超えると平滑な表面を有する成形物を得ることが困難になる。

【0028】該(A)のガラス転移温度(Tg)は通常 -35℃以下、好ましくは-40℃以下である。Tgが -35℃を超えると、本発明のスラッシュ成形用材料か ら形成された表皮の低温でのソフト感が悪くなる。なお*10

* とこでいうTgは示差走査熱量計(DSC)を用いて測定することができる。

【0029】 該(A)の溶解性パラメーター(以下SP値と略記)は通常 $9\sim11$ 、好ましくは $9.5\sim10$. 8である。なお、ここでいうSP値は、「PolymerEngineering and Science, Vol. 14, No. 2, p147 \sim 154 (1974)」記載の方法により計算される値である。

【0030】本発明において使用される可塑剤(B)は 下記一般式(1)

O O

| | | |

$$R^{1} O = [-P - O - R^{5} - O -] n - P - OR^{4}$$
 (1)

| | |

 $OR^{2} OR^{3}$

[式中、R¹、R²、R³ およびR⁴ はそれぞれ独立に ハロゲンで置換されていてもよい炭素数1~10の1価 の炭化水素基、R⁵ はハロゲンで置換されていてもよい 炭素数2~15の2価の炭化水素基を表し、nは1~6 の整数を表す。〕で示されるリン酸エステルである。 【0031】上記一般式(1) において、R¹、R²、 R® およびR⁴ としては、炭素数1~10の直鎖および /または分岐鎖を有する脂肪族炭化水素基(メチル基、 エチル基、イソプロビル基、n-プロビル基、n-ブチ ル基、 t - ブチル基、ヘキシル基など)、炭素数1~6 のアルキル基で核置換されていてもよい芳香族炭化水素 基(フェニル基、キシレニル基、クレジル基、エチルベ ンジル基、ブチルベンジル基など)およびこれらのハロ ゲン置換された基が挙げられる。また、R⁵ としては炭 素数2~15の直鎖もしくは分岐の2価の脂肪族炭化水 30 素基(エチレン基、プロピレン基、n-ブチレン基、t ※

O

※ - ブチレン基、ヘキシレン基など)、炭素数6~15の 2価の芳香族炭化水素基[フェニレン基、ビフェニレン 基、ビスフェノール類(ピスフェノールA、ピスフェノ ールF、ビスフェノールSなど)の水酸基を除いた残基 20 など]およびこれらのハロゲン置換された基が挙げられ る。

【0032】 これらのうち好ましいものは、一般式 (1) における R¹、 R²、 R³ および R⁴ がそれぞれ 独立に炭素数 1~4のアルキル基で置換されていてもよいフェニル基であり、 R⁵ が炭素数 6~15の2 価の芳香族炭化水素基 [フェニレン基、ピフェニレン基、ピスフェノール類(ピスフェノールA、ピスフェノールF、ピスフェノール Sなど)の水酸基を除いた残基など]であり、 nが 2~5 である化合物である。

【0033】(B)として特に好ましいものは、下記式(2)および(3)で示される化合物である。

0

上記式(2) および(3) 中のPhはフェニル基またはフェニレン基である。

および

【0034】上記式(2)または式(3)で示されるリン酸エステルの製造方法としては特に限定されないが、例えば特開平8-259577号明細書に記載の方法が挙げられる。

【0035】該(B)の凝固点は通常0℃以下、好ましくは-15~-50℃またはそれ以下である。(B)の凝固点が0℃を超えるとスラッシュ成形表皮の低温でのソフト感が低減する。また、該(B)の沸点は通常300℃以上、好ましくは350℃~550℃またはそれ以50上である。(B)の沸点が300℃未満であるとフォギ

ングが発生することがある。

【0036】該(B)のSP値と前記ポリウレタンエラ ストマー(A)のSP値の差は通常1.5以下、好まし くは1以下である。該SP値の差が1.5を越えると (B) と(A) との相溶性が低下し、スラッシュ成形表 皮から可塑剤がブリードアウトする問題が発生すること がある。

【0037】本発明において、該(B)とともに必要に より本発明の効果を損なわない範囲で公知の可塑剤を併 酸エステル[フタル酸ジプチル、フタル酸ジオクチル、 フタル酸ジブチルベンジル、フタル酸ジイソデシル 等];脂肪族2塩基酸エステル[アジピン酸ジ-2-エ チルヘキシル、セバシン酸-2-エチルヘキシル等]: トリメリット酸エステル[トリメリット酸トリー2-エ チルヘキシル、トリメリット酸トリオクチル等];脂肪 酸エステル[オレイン酸ブチル等];脂肪族リン酸エス テル [トリメチルホスフェート、トリエチルホスフェー ト、トリプチルフォスフェート、トリー2-エチルヘキ シルホスフェート、トリブトキシホスフェート]:芳香 20 族リン酸エステル[トリフェニルホスフェート、トリク レジルホスフェート、トリキシレニルホスフェート、ク レジルジフェニルホスフェート、キシレニルジフェニル ホスフェート、2-エチルヘキシルジフェニルホスフェ ート、トリス(2,6-ジメチルフェニル)ホスフェー ト];ハロゲン脂肪族リン酸エステル[トリス(クロロ エチル) ホスフェート、トリス (βークロロプロピル) ホスフェート、トリス (ジクロロプロピル) ホスフェー ト、トリス(トリプロモネオペンチル)ホスフェー ト];およびこれらの2種以上の混合物が挙げられる。 併用する場合の該公知の可塑剤の量は、(B)の重量に 対して通常20重量%以下、好ましくは10重量%以下

【0038】本発明において使用されるブロック化ポリ イソシアネート(C)はポリイソシアネート(c1)と ブロック化剤(c2)とからなる。上記(c1)として は、前記(a1)で例示したジイソシアネートおよびこ れらの変性体(たとえばイソシアヌレート基、ビュレッ ト基、カルボジイミド基などを有する変性体) から選ば れる少なくとも1種のポリイソシアネートが挙げられ る。該(c1)のイソシアネート基数は通常2以上、好 ましくは3~4である。該(c1)として好ましいもの は、イソホロンジイソシアネートのイソシアヌレート変 性体、ヘキサメチレンジイソシアネートのイソシアヌレ ート変性体およびヘキサメチレンジイソシアネートのビ ュレット変性体である。

である。

【0039】上記(c2)としては、オキシム類〔アセ トオキシム、メチルイソブチルケトオキシム、ジエチル ケトオキシム、シクロベンタノンオキシム、シクロヘキ サノンオキシム、メチルエチルケトオキシム等];ラク 50 (例えばヘンシェルミキサー等)、低速混合装置「例え

-バレロラクタム等];炭素数1~20の脂肪族アルコ ール類[エタノール、メタノール、オクタノール等]; フェノール類 [フェノール、m - クレゾール、キシレノ ール、ノニルフェノール等];活性メチレン化合物[ア セチルアセトン、マロン酸エチル、アセト酢酸エチル 等]:塩基性チッソ含有化合物[N, N-ジエチルヒド ロキシルアミン、2-ヒドロキシピリジン、ピリジンN - オキサイド、2 - メルカプトピリジン等];およびこ 用することができる。該公知の可塑剤としては、フタル 10 れらの2種以上の混合物が挙げられる。これらのうち好 ましいのはオキシム類であり、特に好ましいものはメチ ルエチルケトオキシムである。

> 【0040】本発明において使用される顔料(D)とし ては特に限定されず、公知の有機顔料および/または無 機顔料を使用することができる。有機顔料としては例え ば不溶性アゾ顔料、溶性アゾ顔料、銅フタロシアニン系 顔料、キナクリドン系顔料等が挙げられ、無機系顔料と しては例えばクロム酸塩、フェロシアン化合物、金属酸 化物、硫化セレン化合物、金属塩類(硫酸塩、珪酸塩、 炭酸塩、燐酸塩等)、金属粉末、カーボンブラック等が 挙げらる。

> 【0041】本発明のスラッシュ成形用材料において、 (A) に対する(B)、(C) および(D) の配合割合 は、(A) 100重量部あたり、(B) が通常2~50 重量部、好ましくは5~30重量部、(C)が通常1~ 20重量部、好ましくは5~15重量部、(D)が通常 0.5~5重量部、好ましくは1~3重量部である。

(B) が2 重量部未満であれば、成形時の溶融粘度が高

く成形が困難となり、50重量部を越えると成形表皮の 30 表面に(B)が経時的にブリードアウトする問題があ る。(C)が1 重量部未満であれば耐光性、耐熱老化性 が不足し、20重量部を越えると低温でのソフト感が不 足する。(D)が0.5重量部未満であれば、隠蔽性が 不足し基材の色が透けるやすくなり、5重量部を越える と成形時の溶融粘度が高くなり成形が困難となる。

【0042】本発明のスラッシュ成形用材料の製造方法 は特に限定されないが、以下の方法が挙げられる。

①(A)の粉体、(B)、(C)および(D)を一括し て混合装置で混合する方法。

40 **②**あらかじめ(B)、(C)および(D)を混合してお き、これを(A)の粉体と混合する方法。

③ (A)の粉体を製造する任意の段階であらかじめ (B)、(C) および(D) の一部または全部を含有さ せておく方法。

これらうち好ましいのは任意の色の成形用材料を効率よ く得られる点で②の方法である。

【0043】本発明のスラッシュ成形用材料の製造装置 は特に限定されず、公知の粉体混合装置を使用すること ができる。粉体混合装置としては、高速剪断混合装置

ばナウタミキサー、プラネタリーミキサー等」等が挙げ られる。

【0044】本発明のスラッシュ成形用材料の平均粒径 は $50\sim400\mu m$ 、好ましくは $100\sim300\mu m$ 、 特に好ましくは130~200μmである。平均粒径が 50μm未満では粉体の流動性が悪くなり、スラッシュ 成形時に金型の細部まで粉が入り込まず成形が困難にな り、400μmを越えると成形した表皮にピンホールが 発生しやすくなる。また、100μm未満の粒子の割合 は通常20重量%以下、好ましくは10重量%以下であ 10 る。20重量%を越えると粉塵が発生し作業環境が悪化 するとともに粉体の流動性が悪くなり、スラッシュ成形 時に金型の細部まで粉が入り込まず成形が困難となるこ とがある。また、安息角は通常35°以下、好ましくは 33 以下であり、スパチュラ角は通常50 以下、好 ましくは40 以下である。安息角およびスパチュラ角 が上記範囲外であると粉体の流動性が悪くなり、スラッ シュ成形時に金型の細部まで粉が入り込まず成形が困難 となることがある。なお、ここでいう平均粒子径は [「TUBTEC」、レーゼンテック社製]などの粒度 20 分布測定機で測定した篩い下50%の粒子径の値であ り、安息角およびスパチュラ角は[「パウダーテス タ」、ホソカワミクロン社製]で測定される値である。 【0045】本発明のスラッシュ成形用材料には必要に 応じて公知の添加剤(ブロッキング防止剤、離型剤、耐 光安定剤、耐熱安定剤、難燃剤等)を任意に含有させる ことができる。

[0046]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに説明する が、本発明はこれに限定されるものではない。以下の記 30 載において「部」は重量部、「%」は重量%を示す。

【0047】製造例1

撹拌棒および温度計をセットした4つ□フラスコに、数 平均分子量が2.000、ヒドロシキル価が56のポリ カブロラクトンジオール[「プラクセルL220A L」、(株) ダイセル製] 820部を投入し3mmHg の滅圧下で110℃に加熱して1時間脱水を行った。続 いてイソホロンジイソシアネート(IPDI)120部 を投入し、110℃で10時間反応を行い末端にイソシ アネート基を有するウレタン樹脂を得た。該ウレタン樹 40 脂の遊離イソシアネート含量は3.4%であった。これ を[ウレタンプレポリマー1]とする。

【0048】製造例2

ビーカー内に [ウレタンプレポリマー1] 230部およ びIPDI3量体の ε - カプロラクタムブロック化物 [「VESTAGON B1530」、ヒュルスジャパ ン(株)製]10部を投入してあらかじめ混合した後 に、ポリピニルアルコール[「PVA-235」、

(株)クラレ製]3部を溶解した分散液750部を添加 **し、ウルトラディスパーザー(ヤマト科学製)を使用し 50 ESTAGON B1530」、ヒュルスジャパン**

て回転数9000rpmで1分間混合した。この混合液 を撹拌棒および温度計をセットした4つ口フラスコに移 し、攪拌しながらイソホロンジアミン15部とジエタノ ールアミン1.5部を投入し、50℃で10時間反応を 行った。反応終了後瀘別、乾燥を行い、次いでブロッキ ング防止剤[「サイロイド978」、富士デヴィソン化 学製] 1部および耐光安定剤[「DIC-TBS」、大 日本インキ化学工業製] 0.5部を加えウレタンエラス トマー粉末 (F1) を調製した。該 (F1) の数平均分 子量(GPC測定による、以下同様)は40.000. Tg (DSC測定による、以下同様) は-48℃、SP 値は10.5、平均粒径は135 µmであった。

【0049】製造例3

ビーカー内に数平均分子量が1,000、ヒドロキシル 価が112のポリエチレンアジペートジオール[「サン エスター2610」、三洋化成工業(株)製]160 部、ヘキサメチレンジイソシアネート50部、ヘキサメ チレンジアミン15部およびモノエタノールアミン1. 5部、イソホロンジイソシアネート(IPDI)3量体 O_{ε} -カプロラクタムブロック化物 [「VESTAGO N B1530」、ヒュルスジャパン(株)製]10部 を投入しあらかじめ混合した後に、ポリビニルアルコー ル[「PVA-235」、(株) クラレ製] 3部を溶解 した分散液750部を添加し、ウルトラディスパーザー (ヤマト科学製)を使用して回転数9000rpmで1 分間混合した。この混合液を撹拌棒および温度計をセッ トした4つ□フラスコに移し、攪拌しながら50℃で1 0時間反応を行った。反応終了後瀘別、乾燥を行い、次 いでブロッキング防止剤(シリカ)[「サイロイド97 8」、富士デヴィソン化学製] 1部および耐光安定剤 [「DIC-TBS」、大日本インキ化学工業製]0. 5部を加えウレタンエラストマー粉末 (F2) を調製し た。該(F2)の数平均分子量は20,000、Tgは -48℃、SP値は10.8、平均粒径は140μmで あった。

【0050】製造例4

撹拌棒および温度計をセットした4つ□フラスコに、数 平均分子量が2,000、ヒドロシキル価が56のネオ ペンチルアジペートジオール [「サンエスター562 0」、三洋化成工業(株)製]820部を投入し、3m mHgの減圧下で110℃に加熱して1時間脱水を行っ た。続いてIPDI120部を投入し、110℃で10 時間反応を行い、末端にイソシアネート基を有するウレ タン樹脂を得た。該ウレタン樹脂の遊離イソシアネート 含量は3. 4%であった。これを [ウレタンプレポリマ -3]とする。

【0051】製造例5

ビーカー内に [ウレタンプレポリマー3] 230部と [PDΙ3量体のε-カプロラクタムブロック化物[「V 13

(株) 製] 10部を投入してあらかじめ混合した後に、ポリビニルアルコール [「PVA-235」、(株) クラレ製] 3部を溶解した分散液 750部を添加し、ウルトラディスパーザー(ヤマト科学製)を使用して回転数9000rpmで1分間混合した。との混合液を撹拌棒および温度計をセットした4つ□フラスコに移し、撹拌しながらイソホロンジアミン15部とジエタノールアミン1.5部を投入し、50℃で10時間反応を行った。反応終了後濾別、乾燥を行い、次いでブロッキング防止剤[「サイロイド978」、富士デヴィソン化学製] 1 10部および耐光安定剤 [「DIC-TBS」、大日本インキ化学工業製] 0.5部を加えウレタンエラストマー粉末(F3)を調製した。該(F3)の数平均分子量は40,000、Tgは-55℃、SP値は10.3、平均粒径は130μmであった。

【0052】実施例1

(F1)100部、ジフェニルホスフェートのハイドロキノン縮合物[「CR733S」、大八化学(株)製]10部および酸化チタン「タイペークR-820」、石原産業(株)製]1部をヘンシェルミキサー内に投入し20200rpmで1分間混合した。混合後、100℃で1時間熟成した後40℃まで冷却し、ブロッキング防止剤(シリカ)[「サイロイド978」、富士デヴィソン化学製]1部を添加して、本発明のスラッシュ成形用材料(S1)を得た。

【0053】実施例2

(F2)100部、フェニルキシレニルフォスフェートのピスフェノールA縮合物20部[「CR-747」、大八化学(株)製]、ジイソデシルフタレート1部および酸化チタン[「タイペークR-820」、石原産業(株)製]1部をヘンシェルミキサー内に投入し200 rpmで1分間混合した。以下実施例1と同様にしてスラッシュ成形用材料(S2)を得た。

【0054】実施例3

(F3)100部、ジフェニルホスフェートのハイドロ

14

キノン縮合物 [「CR735」、大八化学(株) 製] 5 部およびカーボンブラック [「#5500F」、東海カーボン(株) 製] 2 部をヘンシェルミキサー内に投入し 200rpmで1分間混合した。以下実施例1と同様にしてスラッシュ成形用材料(S3)を得た。

比較例1

【0055】(F3)100部、ジイソデシルフタレート(DIDP)15部およびカーボンブラック[「#5500F」、東海カーボン(株)製]2部をヘンシェルミキサー内に投入し200rpmで1分間混合した。以下実施例1と同様にしてスラッシュ成形用材料(S4)を得た。

【0056】物性測定例1

実施例1~3および比較例1で得た(S1)~(S4) および比較例2としてスラッシュ成形用塩ビパウダー [「S130」住友化学(株)製](S5)をそれぞれ 220℃に加熱した金型に10秒間接触させ熱溶融後未 溶融の粉末を除去し、室温中で1分間放置した後、水冷 して成形シートを作成した。得られた成形シートについ て下記試験方法により性能試験を行った。その結果を表 1に示す。

破断強度および伸び率 (25℃)、低温破断強度および 伸び率 (-35℃)、硬度: JIS-K6301に準じ て測定した。

フォギング:50×50mmのサンブルを口がすり合わせになったガラス容器に入れ、ガラス板で蓋をした後、100℃に温調したオイルバスに入れた。20時間後、蓋のガラス板の霞度をJIS-K6717に準じて測定した。

30 外観:シート表面の色ムラを下記評価基準で目視判定した。

〇; 均一、 \triangle ; 僅かに色ムラが確認できる、 \times ; 色ムラ 有り

[0057]

【表1】

		(3)												140
15	ı	実施例 							比較例			16 		
	1	1											2	I
 スラッシュ成形用材料	1	s	_ 1	_ 	s:	2	_ 	S 3	 I	s	4	1	S 5	-
 伸び率 (%)	_ -	41	0	_ -	37	0	- І	48	0 I	4 7	0	 -	300	_ -
破断強度(MPa)	 -	1	1	 -	1	0	 -	1	0	1	0	1	10	_ -
 低温伸び率 (%)	_ -	20	0	_ -	17	5	 	27	0	2 7	0	 -	8 0	_ -
低温破断強度(MPa)	 -	2	2	1	2	0	 -	2	4	2	5	1	2 5	I
硬度 (JISA)	_ -	7	5 -	_ -	7	3	_ 	6	5 	6	3	1	8 3	 -
フォギング(%)	_ -		2	_ -		1	I		3		5	1	11	_ -
 外観	 	0)	 	0		ı	0	1	C)	I	0	1

【0058】物性測定例2

物性測定例1と同様にして得た(S1)~(S5)の各 成形シートをモールド内にセットした状態でその上にウ レタンフォーム形成成分 [EOチップドポリプロピレン トリオール(数平均分子量5,000)95部、トリエ タノールアミン5部、水2.5部、トリエチルアミン1 部およびポリメリックMD I 6 1. 5部からなる]を添 加し発泡密着させ、(S1)~(S5)の各表皮層を有 するウレタンフォーム成形体を得た。これらの成形体を

* 成形体からウレタンフォームをとり除き、各成形シート (表皮層) について下記試験方法により性能試験を行っ た。その結果を表2に示す。

伸び率 (25℃、-35℃): JIS-K6301に準 じて測定した。

変色度合:下記評価基準で目視判定した。

〇;変化無し、×;変化有り

[0059] 【表2】

120℃の循風乾燥器内で500時間熱処理した後 該米30

	Ī	· 彼、談 * 30 実施例 -					上較例			
	1	1	_ 	2	1	3	 -	1	.	2
スラッシュ成形用材料	 -	S 1	_ _	S 2	 -	S 3	 	S 4	 	S 5
熱処理後の伸び(%) (25℃)	1	300	 	370	1	360	1	350	 	10
熱処理後の伸び(%) (-35℃)	1	110		98	 	220	 	210	 	0
変色度合	1	0	_ -	0	_ -	0	_ -	× 	 -	× I

【0060】物性測定例3

物性測定例2で得た(S1)~(S5)の各表皮層を有 するウレタンフォーム成形体をそれぞれブラックパネル 温度83℃のカーボンアークフェードメーター内で40 0時間処理した。処理後成形体からウレタンフォームを とり除き、各成形シート(表皮層)について下記試験方 50 【0061】

法により性能試験を行った。その結果を表3に示す。 伸び率 (25℃、-35℃): JIS-K6301に準

じて測定した。

変色度合:下記評価基準で目視判定した。

〇:変化無し、×;変化有り

【表3】

	1	実施例					1	比較例 			
		1	l	2	1	3	•	•	2		
スラッシュ成形用材料	1	S 1	ı	S 2	1	S 3	1	S4	S 5		
フェードメーウ処理後の伸び (%) (25℃)		400	 	370	1	500	1	380	10		
フェードメーウ処理後の伸び (%) (-35℃)			 	9 1	1	320	1	120	0		
変色度合	- 	0	1	0	1	0	1	0 1	× I		

[0062]

【発明の効果】本発明のポリウレタン樹脂系スラッシュ 成形用材料は下記の効果を有する。

- 1. 低硬度のため触感に優れる。
- きいため、寒冷地でのインパネ表皮の割れを防止でき、 また助手席のエアバッグをインパネに内蔵型にした場合 の寒冷地での動作時の乗員保護性に優れている。 *
- *3. フォギングが無く、しかも耐熱老化性および耐光老 化性に優れている。
 - 4. 色ムラが無く、外観の優れた成形物を得ることがで きる。

2. 低温での伸びが従来のPVC系のものと比較して大 20 上記効果を奏することから本発明のスラッシュ成形用材 料は、インパネをはじめ自動車内装材として極めて有用 である。また、ソファー表皮等の家具など他の成形品へ の応用も可能である。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

識別記号

FΙ

C 0 8 K 5/521 CO8L 75/04

テーマコート' (参考)

C 0 8 K 5/521 CO8L 75/04

// B29K 75:00

(72)発明者 高井 好嗣

京都市東山区一橋野本町11番地の1 三洋

化成工業株式会社内

(72)発明者 鵜飼 順三

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動

車株式会社内

(72)発明者 西村 秀雄

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動

車株式会社内

(72)発明者 小林 一夫

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動

車株式会社内

Fターム(参考) 4F205 AA45 AB07 AB12 AB23 AH25

AH26 AH51 GA12 GB01

43002 CK031 CK041 DA038 DA068

DE048 DE188 DE218 DF028

DG048 DG068 DH048 D3008

EQ018 ER006 EU028 EU038

EW047 FD020 FD027 FD098

4J034 BA08 CA02 CA04 CA13 CA15

CA17 CB03 CB04 CB07 CB08

CC03 CC08 CC12 CC23 CC26

CC45 CC52 CC61 CC62 CC65

CC67 CD04 DA01 DB03 DB07

DF11 DF12 DF16 DF17 DF20

DF22 DF29 DG02 DG03 DG04

DG05 DG08 DG10 DG12 DG14 DG16 DG27 DG29 DH02 DH06

DH10 GA55 HA01 HA07 HA15 HA18 HB06 HB09 HB12 HC03

HC09 HC12 HC17 HC22 HC25

HC34 HC44 HC46 HC52 HC61

HC64 HC67 HC71 HC73 HD03

HD04 HD07 HD12 HD15 JA01.

JA03 JA13 JA14 JA24 JA27

JA44 MA01 MA02 MA03 MA04

MA12 MA14 MA15 MA16 QA05

QB03 QB15 QC04 QD06